# 超短パルスレーザによる ガラスの微細溶接

テレンス・ホリスター、ジム・ボヴァツェク

高出力で高パルス繰り返し周波数のピコ秒技術は、この処理に非常によく適している。

レーザが発明されてから、メーカー 各社は絶えずイノベーションに取り組 み、スループット、品質、生産歩留ま りを向上させて、究極的には、幅広い 業界にわたる企業の成長や利益を支え る、他にはない機能を生み出し続けて きた。レーザを利用することの価値提 案は、硬質な材料のフライス加工でコ ストのかかる消耗品が不要になること や、細く深い隔離溝のスクライブ加工 でソーラーパネル効率が高くなること など、比較的単純明快な場合がある。 その一方で、主に光と物質の特異な相 互作用が原因で、メリットがそれほど 明確ではなく、それを可能にする新し いプロセスを利用しなければ得られな い場合もある。超短パルス(USP)レー ザによる透明な材料、特にガラスの加 工は、後者のケースに相当することが

多い。

USPレーザは、主に物質との非線形 な相互作用を誘発することを理由に、 ガラス加工の分野でニッチながらも確 固たる領域を獲得している。長いパル ス幅や連続波(CW)放射とは異なり、 一定量のエネルギーをフェムト秒やピ コ秒の超短パルス幅に集約することに より、独特の現象が生成される。例え ば、一般的には非常に透過性が高く受 動的な材料において、自己集束で多光 子(やその他の非線形)の吸収が生じ る。光が吸収されれば、材料の構造改 変が可能で、パルスのエネルギーが印 加される時間が短いために、加熱、溶 融、亀裂などは最小限に抑えられる。 実際には、非線形吸収と構造改変が生 じる箇所を正確に制御するために、集 光レンズが使用される。

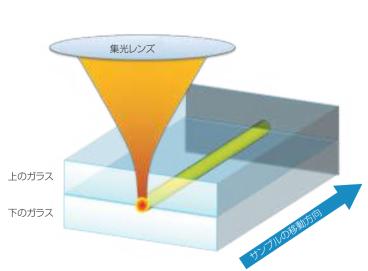


図1 2枚のガラス板に対する透過型レーザ微細溶接の概念図。

ある程度の加熱が有効となる場合も あるが、それも超短パルスで可能であ る。超短パルスをガラスに強く集束し て、高いパルス繰り返し周波数(PRF) で適用することにより、熱が蓄積され、 ガラス物質の中の表面下の準球物質が 制御された形で局所的に溶融する。当 初は、この非線形吸収の現象と高PRF の熱蓄積の組み合わせが、ガラス物質 の中に光導波路を作製するために用い られた。ガラスの溶融/凍結を繰り返 すことによって、密度が空間的に変化 し、場所によって屈折率が異なる状態 になるためだ。また、材料の接触部分 に焦点面を合わせることにより、それ と同じ制御された局所的な溶融が、2 枚のガラス板の融合にも利用できるこ とも明らかになった。初期の頃は、フ エムト秒パルスのみが用いられていた が、その後、高エネルギーで高PRFの ピコ秒パルスも同等に有効であること が、研究者らによって発見されている。 図1は、レーザ透過型 (through transmission)溶接における、レーザビーム に対するガラス材料の配置方法を示し ている。

ガラスとガラス、またはガラスとその他の種類の材料(金属など)との接合は、民生エレクトロニクス、マイクロ流体力学(ラボオンチップ:lab on chip)、マイクロ光学アセンブリ、医療機器パッケージングなど、さまざまな業界で有益である。接着剤の使用は、

長い硬化時間、経年劣化、アウトガス が問題になる場合が多い。陽極接合な ど、接着剤を使用しない接合方法にも 欠点がある。陽極接合の場合は、適用 可能な材料がやや限定される他、材料 全体が、長時間にわたって高温と電界 にさらされる。レーザによる微細溶接 には、中間材料を追加する必要がなく、 プロセスの局所性が高いという利点が あり、熱に敏感な部品(電気部品やポ リマーなど)の近くで処理を行うこと ができる。このような利点を念頭に、 米MKSスペクトラフィジックス社 (MKS Spectra-Physics)のレーザ応用 エンジニアは、ガラスとガラス及びガ ラスとアルミニウムの板状材料の透過 型微細溶接を対象とした、高出力の産 業用ピコ秒パルス赤外(IR)レーザ (IceFyre 1064-50ピコ秒レーザ)の試 験を実施することにした。

高集束ビームと高PRFがそのような加工に適していることが知られているため、試験全体を通して、焦点距離の短い非球面対物レンズ(0.5NA)を備えた固定の光学系システムを使用し、一連の数MHzのレーザPRFを適用した。より高い開口数(Numerical Aperture:NA)での処理も可能だが、作動距離が短くなると、加工できる材料の厚さと溶接部の深さがさらに制限される。

## ガラスとガラスの 透過型微細溶接

ガラス同士の溶接では、2枚のガラス板 (厚さ1mmのソーダライムガラス製の顕微鏡スライド)を、処理の妨げとなる空隙や異物混入が生じないように、互いに光学的に接触するように配置した。直径が約2μm 1/e2になるように計算された集束ビームを、2枚の板の接触部分に位置合わせし、米ニューポート社 (Newport)の高精度なXY

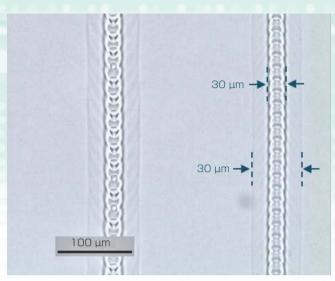


図2 ガラス同士の溶接 ラインにおける内側と外 側の改変領域を、上から 撮影した顕微鏡写真。

ステージシステムを使用して、サンプルを横方向に移動させた。試験のパラメータ変数は、平均出力、PRF、スキャン速度などである。評価と最適化は、溶接ラインの連続性とガラスの亀裂の程度に基づいて行った。最良の結果が得られたのは、平均出力が5W、PRFが10MHz、サンプル移動速度が25mm/sの場合だった。溶接構造と品質は、光学顕微鏡によって確認した。上から見た状態の画像を図2に示す。

溶接部は非常に滑らかで、裸眼では 確認できない。顕微鏡で見ると、境界 がはっきりした約30μm幅の改変領域 が中央にあり、その両側の約25µmにわたって、それよりもはるかにかすかな外側領域が広がっているのがわかる。内側領域では、溶融池が約20µmの間隔で周期的に変化している。その間隔は、材料に対するパルス間隔(1µm未満)よりもはるかに大きく、フィードバックプロセスに起因すると考えられる。フィードバックプロセスは、プラズマや溶融物によってビーム集束が瞬間的にひずみ、材料内の非線形吸収が低下し、それによってプラズマ/溶融物が減少することで、理想的な集束状態に戻るという過程である(これが、移動

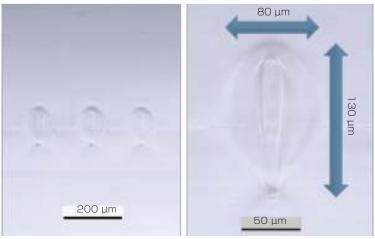


図3 左は、約200 $\mu$ mの中心間隔で並ぶガラス微細溶接ラインで、右は、さらなる細部を示したその拡大写真。

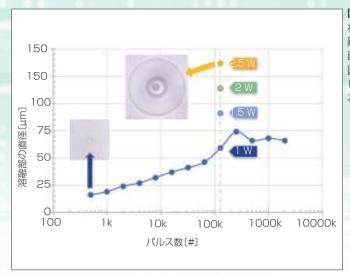


図4 (グラフの上に重ねられた)大小2つの溶融領域を示した顕微鏡画像は、パラメータ範囲全体にわたって一貫して高い品質が得られることを示している。



図5 クランブ装置とラインラスターパターンの図と、ガラス/アルミニウムの溶接サンブルのデジタルカメラ写真。

軌跡に沿って繰り返される)。大きな 外側領域は、内側領域と比べると改変 が小さく、軌跡全体にわたって、安定 した定常状態の熱平衡性が維持されて いることを示している。

溶接サンプルを劈開して研磨した断面には、ガラス内部の改変領域の様子がさらに詳しく示されている(**図3**)。

断面を調べると、改変領域が全体的に細長く、既存文献の記述と一致していることがわかる。強く改変された内側領域と、それよりも改変が軽微な外側領域の両方が、滑らかで亀裂が全くない。また、2つの領域の間には明確な境界がある。画像には、いったん溶

融した物質が境界を通過する各溶接点に認識可能な乱れはなく、ガラスが境界に沿って融合されていることも示されている。

## ガラス同士の スポット微細溶接

一部の製造プロセスでは、連続ライン溶接よりもスポット微細溶接のほうが望ましい場合がある。このようなプロセスを開発するために、境界ではなく、1枚のガラス板に対して試験を実施した。この処理は、光学的に接触させたガラスの間の溶接動作を代表するものと考えられるためである。固定の

溶接フィーチャに対して、レーザパラ メータを再度最適化した結果、境界ラ インの微細溶接よりも低い値の出力と PRFを適用した場合に、最良の結果 が得られた。具体的には、適切な溶接 結果が得られる出力レベルは1~2.5W 程度で、最適なPRFは1MHzだった。 この設定で、対称性に優れた溶接領域 が形成され、そのサイズは平均出力と 印加パルス数の両方に依存する。図4 は、溶融部の直径とパルス数の関係を 示したものである。一連のパルス数に 対して平均出力を約1Wにした場合の 曲線に加えて、パルス数が12万5000 個の場合(1MHzのPRFで125msの露 光時間に相当する)に対して、1Wよ りも高い出力レベルを適用した場合の データが示されている。

このデータから、溶接部の直径は、 出力が1Wの場合にパルス数が12万 5000個になるまでは順調に増加する が、パルス数がそれ以上になると、不 安定になることがわかる。ただし、平 均出力を上げることによって直径をさ らに大きくすることが可能で、出力を 0.5W上げるごとに直径は約25 μm増 加する。このような適切に制御された 形での直径の増加は、処理構造の堅牢 性とレーザ性能の安定性の両方を表し ている。顕微鏡で見ると、溶接部の滑 らかさと全体的な品質は顕著である。 図4には、実験範囲内の両極端のパラ メータによって生成された2つの溶融 部の顕微鏡画像も示されている。直径 は、一方は非常に小さく16μmで、も う一方は非常に大きく140μmである。 サイズは大きく異なるが、どちらも同 等に優れた品質が達成されている。

### ガラスと金属の透過型微細溶接

ガラスを金属に接合するためのレーザ微細溶接プロセスは、携帯端末製造

などの業界において非常に貴重である 可能性がある。これまでの経緯から、 接着剤や機械的な留め具や構造などの 余分な要素を持たない、より小型で洗 練されたデバイスが、消費者にもメー カーにも広く訴求する傾向にあるのは 明らかである。そこでこれを念頭に、 ガラスをアルミニウム板に接合する透 過型のレーザ微細溶接を対象とした、 一連の実験を行った。レーザと実験設 備は、ガラス同士の溶接に使用したも のと同じだが、1つだけ顕著な違いが ある。ガラスとアルミニウムを光学的 に接触させることはできないため、レ ーザ照射時に2枚の板を密接に接触す るように保持する、機械的なプランプ 装置を実装したことである。

ガラスとアルミニウムを溶接する場 合の処理パラメータは、ガラス同士の 溶接とはかなり異なることがわかった。 焦点は、レーザエネルギーをより強く (また線形的に)吸収するアルミニウム 表面に合わせられるため、最適な平均 出力は約0.6Wと、はるかに低くなった。 移動速度をガラス同士の場合と同じ 25mm/sにすると、PRFも800kHzと、 かなり低くなった。簡単に検査できる ように、また、強力な接合を確保する ために、並行ラインによるラスターパ ターン処理を適用して、大きな溶接領 域を作製した。ライン間隔(ピッチ)は 50μmで、全体のサイズは長さ20mm、 幅3.5mmとした。図5には、クランプ 装置の構造と、並行ラインラスター処理 を適用した実際の溶接サンプルの画像 とそれを図示したものが示されている。

溶接領域のデジタルマクロ写真では、明らかにやや暗くなっているのが見てとれるが、アルミニウムの光沢のあるテクスチャがはっきりと維持されており、その特徴的な反射性もある程度維持されている。重要なのは、個々

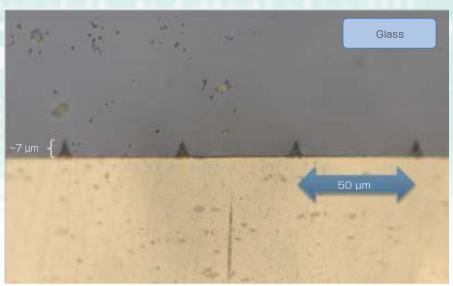


図6 断面の顕微鏡画像には、溶融したアルミニウムがガラス板にはめ込まれて合金されているのが示されているが、2つの材料に亀裂や分離は見られない。

の溶接跡が目では確認できず、目に見 える亀裂のない、均質な外観の接合領 域が得られていることである。

ガラス/アルミニウム溶接部の断面には、溶接構造のさらに興味深い細部が示されている(図6)。溶接部には、アルミニウムからガラスに突き出した突起が並び、2つの材料の間に目に見える隙間はなく、境界に沿った非溶接領域に溶融物が浸入した痕跡はない。

以上の微細溶接実験において、溶接 強度の試験はプロジェクトの範囲外だった。しかし、溶接された板を力ずく で分離することにより、その強度をあ る程度うかがい知ることができた。そ の結果は有望で、ガラスの大きな部分 がメインの板から剥がれて、アルミニ ウムには融合したままとなった。これ は、2つの異質材料が強力に接合され ていることを示している。

#### まとめと今後の展望

レーザは、産業プロセスの改善と実 現において、うれしい驚きをもたらし 続けている。強度が非常に高く、材料 に対して非線形の相互作用を示すUSP レーザについては、特にこれが当ては まる。ガラスなどの透明材料の加工は、 工業製造において増加し続けており、 この傾向は今後も続く見込みである。 本稿では、ガラスとガラス及びガラス とアルミニウムの透過型のレーザ微細 溶接の実験結果を紹介した。MKSス ペクトラフィジックス社のIceFvre レ ーザを使用した適切に制御されたプロ セスによって、高品質の結果が得られ ることを示した。シンプルで柔軟なこ のプロセスは、幅広い用途に大きなメ リットがあり、高出力で高PRFのピコ 秒技術は、この処理に適していると思 われる。

注記 -------

IceFyre は、MKS スペクトラフィジックス社の登録商標である。

#### 著者紹介

テレンス・ホリスター (TERENCE HOLLISTER)は、米スペクトラフィジックス社 (Spectra-Physics、米MKSインスツルメンツ社[MKS Instruments]傘下)のアプリケーションエンジニア、ジム・ボヴァツェク (JIM BOVATSEK)は、同社アプリケーションエンジニアリングマネージャー。e-mail: jim.bovatsek@mksinst.com URL: spectra-physics.com

9